

Conectando vidas Construindo conhecimento



XI FINOVA

Evento	Salão UFRGS 2021: FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA
	UFRGS - FINOVA
Ano	2021
Local	Virtual
Título	Escolha de metal para injeção de portadores em P3HT
Autor	TAIZA APARECIDA NEVES
Orientador	HENRI IVANOV BOUDINOV



PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFRGS

RESUMO

TÍTULO DO PROJETO: Escolha de metal para injeção de portadores em P3HT

Aluno: Taiza Aparecida Neves Orientador: Henri Ivanov Boudinov

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

No presente trabalho foram fabricados capacitores com diferentes estruturas, sendo elas: Al/PVA/P3HT/Al e Al/PVA/P3HT/Ni. O objetivo desse trabalho é o de comparar a influência dos metais Alumínio e Níquel que compõem o eletrodo de injeção.

Para a confecção foram utilizados substratos de vidro. Posteriormente, ocorreu a deposição de níquel ou alumínio. Então, sobre as camadas de ambos os metais foi depositado por spin coating P3HT dissolvido em clorobenzeno.

Após a deposição do P3HT, a fim de acomodar as cadeias poliméricas e volatizar o solvente, o filme foi recozido a 100 °C durante 5 minutos. Então, o PVA foi depositado. Por fim, foi realizada a evaporação dos contatos circulares de alumínio.

Os capacitores foram caracterizados eletricamente com medidas I-V e C-V. Onde para a medida I-V foi aplicada uma tensão que variou de -6V a 6V. E para as medidas C-V foram variadas as frequências de quatro diferentes maneiras: 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, e a polarização de -4V a 4V.

Para a obtenção das conclusões foram comparados os resultados de ambas as estruturas fabricadas.

Inicialmente, é possível notar que a função trabalho que compõem o eletrodo de injeção deve estar alinhada com o nível de energia do orbital HOMO do P3HT, já que se trata de um semicondutor tipo P. Esse alinhamento é necessário para que ocorra injeção adequada das lacunas.

Quando se compara o metal Al e Ni é possível notar que ocorre o alinhamento da função trabalho apenas com o metal Ni, devido á isso na análise dos resultados da caracterização elétrica dos capacitores Al/PVA/P3HT/Al foi observado que não há regiões com diferentes valores de capacitância por falta de injeção de lacunas. Para essa estrutura as curvas C-V são planas tanto para a polarização positiva quanto negativa já que o semicondutor P3HT está em depleção para ambas as polarizações.